

新日鐵 名古屋製鐵所 ○徳永良邦 鈴木章平

## 1. 研究の背景と目的

高炉水碎スラグ（以下水碎と称す）の付加価値の高い利用法として、窯業用原料、特に壁タイル用素地への利用を検討している。水碎をタイル素地に利用する試みは十年程前から行なわれてきた。その利点は、未利用資源の有効利用による原料費の低減と燃料費の低減が可能になることであるが、水碎を配合したタイルは様々な欠陥を持つことから実現していない。致命的な欠陥はピンホールと円型のしみが発生することである。ピンホールとは、素地から発生したガス気泡が、軟化溶融した釉薬層を浮上して雰囲気中に抜ける時に釉面に残す微小な孔をいい、しみとは、締焼きしたタイルの中央部に変色した部分（黒味が付いている場合多い）が残るものを言い、これを仕上焼きするとしみの部分の釉薬は多量のガスの発生によって発泡する。これらの欠陥は、いずれも水碎配合素地から発生するガスに起因するものであり、水碎の特性を調べて原因究明と窯業用原料に適した水碎の製造を目的にして研究を行なった。

## 2. 実験と実験結果

一般に水碎から発生するガスとしては  $\text{CO}_2$ ,  $\text{SO}_2$  が考えられていた。しかし水碎中の C は粘土に比べて少ないのでこれが原因になるガスとは考えられない。また S の Ca 化合物（試薬）を粘土混入して焼成してみても、 $\text{SO}_2$  発生量とピンホール発生量の間には関係がみられなかった。

図 1 は、水碎 60% を配合した素地を  $1050^{\circ}\text{C}$  で焼成した時の発生ガスをガスクロ分析した結果である。多量の  $\text{N}_2$  と  $\text{H}_2$  の発生が起る。 $\text{H}_2$  は短時間で発生が止むものの、 $\text{N}_2$  はかなり持続して発生することがわかった。高炉スラグは還元状態で高炉から排出されるので、酸化物ガラス融液中<sup>(1)</sup> と同様に多量の N や H が ( $-\text{NH}-$ ), ( $-\text{NH}_2$ ) の形で化学的に溶解していると考えられる。これらを溶融スラグから除くには金属酸化物（特に酸化鉄）の添加が有効である<sup>(2)</sup>。通常高炉さいには 200 ppm 以上の窒素が含まれているが、酸化鉄添加によって 100 ppm 以下に下げることができる。図 1 の結果でも、試料 B は  $\text{H}_2$ ,  $\text{N}_2$  の発生が著しく減少していることがわかる。

酸化鉄添加で改質した水碎を 40% 配合したタイルを実窯で焼成したところ市販タイル並みのタイルを製造することができた。しみもピンホールと同じく、水碎の還元状態に起因して起るので、酸化性に改質した水碎を使用することによって解決できる。

## 3. 参考文献

- 1) H.O.Mulfinger, H.Franz, Glastech.Ber. 38(6) 235-42 (1965)
  - 2) W.Fix, et al, Arch.Eisenhiittenw. 46 (1975) P 363
- 図 1 水碎配合タイル (10%) からのガス発生  
(アルゴンガス流 (1 l/min) 中で焼成)  
A : 通常水碎 ( $N = 271 \text{ ppm}$ )  
B : 銅ガラミ 3% 添加 ( $N = 105 \text{ ppm}$ )

